)

特許協力条約に基づく国際出願願書

0	受理官庁記入欄	
0-1	国際出願番号	
0-2	国際出願日	PCT
0-3	(受付印)	30.9.04
		一 受領リ
0-4	様式 PCT/RO/101 この特許協力条約に基づく国際出願願む は、	
0-4-1	右記によって作成された。	PCT-SAFE [EASY mode] Version 3.50 (Build 0002.163)
0-5	申立て	
	出願人は、この国際出願が特許協力条約 に従って処理されることを請求する。	
0-6	出願人によって指定された受理官庁	日本国特許庁(RO/JP)
0-7	出願人又は代理人の掛類記号	P871-PCT
1	発明の名称	しみ部位亢進遺伝子群を指標とした皮膚しみ形成予知 方法、皮膚しみ形成抑制剤のスクリーニング方法
11	出願人	
11-1	この欄に記載した者は	出願人である(applicant only)
11-2	右の指定国についての出願人である。	米国を除く全ての指定国 (all designated States except US)
ll-4ja	名称	株式会社資生堂
ll-4en	Name:	SHISEIDO COMPANY, LTD.
II-5ja	あて名	1048010 日本国
		東京都中央区銀座7丁目5番5号
II-5en	Address:	5-5, Ginza 7-chome, Chuo-ku, Tokyo 1048010
		Japan
11-6	国籍(国名)	日本国 JP
11-7	住所(国名)	日本国 JP

)

特許協力条約に基づく国際出願願書

	1 - 1 - 11 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	<u> </u>
- - -	その他の出願人又は発明者 この欄に記載した者は	出願人及び発明者である (applicant and inventor)
111-1-2	右の指定国についての出願人である。	米国のみ (US only)
	氏名(姓名)	青木 宏文
•	Name (LAST, First):	
		AOKI, Hirofumi
III-1-5ja	か て名	2248558 日本国 神奈川県横浜市都筑区早渕2-2-1 株式会社資生堂 リサーチセンター(新横浜)内
III-1-5en	Address:	c/o SHISEIDO RESEARCH CENTER (SHIN-YOKOHAMA), 2-2-1, Hayabuchi, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 2248558 Japan
111-1-6	国籍(国名)	日本国 JP
111-1-7	住所(国名)	日本国 JP
III-2	その他の出願人又は発明者	
111-2-1	この欄に記載した者は	出願人及び発明者である(applicant and inventor)
111-2-2	右の指定国についての出願人である。	米国のみ (US only)
111-2-4ja	氏名(姓名)	児玉 龍彦
III-2-4en	Name (LAST, First):	KODAMA, Tatsuhiko
111-2-5ja	あて名	1540002 日本国 東京都世田谷区下馬 4 - 1 6 - 5
III-2-5en	Address:	4-16-5, Shimouma, Setagaya-ku, Tokyo 1540002 Japan
111-2-6	国籍(国名)	日本国 JP
111-2-7	住所(国名)	日本国 JP

その他の出願人又は発明者	
	出願人及び発明者である(applicant and inventor)
右の指定国についての出願人である。	米国のみ (US only)
氏名(姓名)	長谷川 聖高
Name (LAST, First):	HASEGAWA, Kiyotaka
あて名	2248558 日本国 神奈川県横浜市都筑区早渕2ー2ー 1 株式会社資生堂 リサーチセンター(新横浜)内
	c/o SHISEIDO RESEARCH CENTER (SHIN-YOKOHAMA), 2-2-1, Hayabuchi, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 2248558 Japan
国籍(国名)	日本国 JP
住所(国名)	日本国 JP
その他の出願人又は発明者 この欄に記載した者は 右の指定国についての出願人である。	出願人及び発明者である (applicant and inventor) 米国のみ (US only)
氏名(姓名)	加治屋 健太朗
	MAJIYA, Kentaro
	2368643
Address:	日本国 神奈川県横浜市金沢区福浦2-12-1 神奈川県横浜市金沢区福浦2-12-1 株式会社資生堂 リサーチセンター(金沢八景)内 c/o SHISEIDO RESEARCH CENTER(KANAZAWA-HAKKEI), 2-12-1, Fukuura, Kanazawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 2368643 Japan
国籍(国名)	日本国 JP
住所(国名)	日本国 JP
	上の欄に記載した者は 古の指定国についての出願人である。 氏名(姓名) Name (LAST, First): 力で名 Address: 回籍(国名) 上の(国名) その他の出願人又は発明者 この欄に記載した者は 古の指定国についての出願人である。 氏名(姓名) Name (LAST, First): 力で名

原本(出願用)

III-5 III-5-1	その他の出願人又は発明者 この欄に記載した者は	出願人及び発明者である (applicant and inventor)
	右の指定国についての出願人である。	米国のみ (US only)
	氏名(姓名)	石松 弓子
III-5-4en	Name (LAST, First):	ISHIMATSU, Yumiko
111 - 5-5ja	あて名	2248558
		日本国
		神奈川県横浜市都筑区早渕2-2-1
		株式会社資生堂 リサーチセンター (新横浜)内
111-5-5en	Address:	c/o SHISEIDO RESEARCH CENTER (SHIN-YOKOHAMA), 2-2-1, Hayabuchi, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi,
	i	Kanagawa
		2248558
		Japan
111-5-6	国籍(国名)	日本国 JP
111-5-7	住所(国名)	日本国 JP
111-6	その他の出願人又は発明者	
111-6-1	この欄に記載した者は	出願人及び発明者である (applicant and inventor)
111-6-2	右の指定国についての出願人である。	米国のみ (US only)
111-6-4 ja	氏名(姓名)	尾郷 正志
III-6-4en	Name (LAST, First):	OGOU, Masashi
111-6-5ja	あて名	1048010
		日本国
		東京都中央区銀座7丁目5番5号 株式会社資生堂内
111-6-5en	Address:	c/o SHISEIDO COMPANY, LTD., 5-5, Ginza 7-chome,
		Chuo-ku, Tokyo
		1048010
		Japan
111-6-6	国籍(国名)	日本国 JP
111-6-7	住所(国名)	日本国 JP

.)

	その他の出願人又は発明者	
	この欄に記載した者は	出願人及び発明者である(applicant and inventor)
111-7-2	右の指定国についての出願人である。	米国のみ (US only)
111-7-4 ja	氏名(姓名)	吉田 誠一
111-7-4en	Name (LAST, First):	YOSHIDA, Seiichi
111-7-5ja	あて名	2248558 日本国 神奈川県横浜市都筑区早渕2-2-1 株式会社資生堂 リサーチセンター(新横浜)内
111-7-5en	Address:	c/o SHISEIDO RESEARCH CENTER (SHIN-YOKOHAMA), 2-2-1, Hayabuchi, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 2248558 Japan
111-7-6	国籍(国名)	日本国 JP
111-7-7	住所(国名)	日本国 JP
III-8 III-8-1	その他の出願人又は発明者この欄に記載した者は	出願人及び発明者である (applicant and inventor)
	右の指定国についての出願人である。	米国のみ (US only)
	氏名(姓名)	岸本 治郎
	Name (LAST, First):	KISHIMOTO, Jiro
III-8-5ja	あて名 Address:	2248558 日本国 神奈川県横浜市都筑区早渕2-2-1 株式会社資生堂 リサーチセンター(新横浜)内 c/o SHISEIDO RESEARCH CENTER (SHIN-YOKOHAMA),
		2-2-1, Hayabuchi, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 2248558 Japan
	国籍(国名)	日本国 JP
111-8-6		

)

特許協力条約に基づく国際出願願書

	その他の出願人又は発明者	war to a storage to the Total inventor)
	1	出願人及び発明者である(applicant and inventor)
		米国のみ (US only) .
111-9-4ja	氏名(姓名)	茂呂 修
111-9-4en	Name (LAST, First):	MORO, Osamu
111-9-5ja	あて名	2248558
111-9-5en	Address:	日本国神奈川県横浜市都筑区早渕2-2-1 神奈川県横浜市都筑区早渕2-2-1 株式会社資生堂 リサーチセンター(新横浜)内 c/o SHISEIDO RESEARCH CENTER (SHIN-YOKOHAMA), 2-2-1, Hayabuchi, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 2248558 Japan
111-9-6	 国籍(国名)	日本国 JP
111-9-7	住所(国名)	日本国 卯
IV-1	代理人又は共通の代表者、通知のあて名 下記の者は国際機関において右 記のごとく出願人のために行動する。	代理人(agent)
IV−1−1 ja	氏名(姓名)	青木 篤
IV-1-len	Name (LAST, First):	AOKI, Atsushi
IV-1-2ja	あて名	1058423
IV-1-2er	Address:	日本国 東京都港区虎ノ門三丁目5番1号 虎ノ門37森ビル 青和特許法律事務所 A. AOKI, ISHIDA & ASSOCIATES, Torànomon 37 Mori Bldg., 5-1, Toranomon 3-chome, Minato-ku, Tokyo 1058423 Japan
IV-1-3	電話番号	03-5470-1900
IV-1-4	ファクシミリ番号	03-5470-1911
IV-1-6	代理人登録番号	100099759
IV-2	その他の代理人	筆頭代理人と同じあて名を有する代理人 (additional agent(s) with the same address as first named agent)
IV−2−1 ja	氏名	石田 敬; 古賀 哲次; 渡辺 陽一; 西山 雅也
IV-2-1e	Name(s)	ISHIDA, Takashi: KOGA, Tetsuji; WATANABE, Yoichi; NISHIYAMA, Masaya
<u>v</u>	国の指定	
V-1	この願書を用いてされた国際出願は、規則4.9(a)に基づき、国際出願の時点で拘束される全てのPCT統約国を指定し、取得しうるあらゆる種類の保護を求め、及び該当する場合には広城と国内特許の両方を求める国際出願となる。	

	The state of the s	T		
VI-1	先の国内出願に基づく優先権主張			
VI-1-1	出願日	2003年 10月 01日 (01.10.2003)		
VI-1-2	出願番号	2003-343549		
VI-1-3	国名	日本国 JP		
VI-2	先の国内出願に基づく優先権主張			
VI-2-1	出願日	2003年 10月 02日 (02.10.	2003)	
VI-2-2	出願番号	2003-344786		
VI-2-3	国名	日本国 JP		
VII-1	特定された国際調査機関(ISA)	日本国特許庁 (ISA/JP)		
VIII	申立て	申立て数		
VIII-1	発明者の特定に関する申立て	_		
VIII-2	出願し及び特許を与えられる国際出 願日における出願人の資格に関する 申立て			
VIII-3	先の出願の優先権を主張する国際出 願日における出願人の資格に関する 申立て			
VIII-4	発明者である旨の申立て(米国を指定国と する場合)			
VIII-5	不利にならない開示又は新規性喪失 の例外に関する申立て	_		
IX	照合欄	用紙の枚数	添付された電子データ	
IX-1	願書(申立てを含む)	9	1	
1X-2	明細書 (配列表または配列表に関連するテーブル を除く)	33	_	
IX-3	請求の範囲	5	_	
IX-4	要約	1	✓	
IX-5	図面	6	_	
IX-7a	国際出願に含まれる用紙の枚数(明細書の配列表を除く)	54		
IX-6a	明細書の配列表	4		
IX-7	合計	58		
	添付書類	添付	添付された電子データ	
IX-8	手数料計算用紙	✓	-	
IX-16(A)	コンピュータ読み取り可能なヌクレオチド又 はアミノ酸配列表			
IX-16(A) -(i)	規則13の3に基づき提出する国際調査の ための写し(国際出願の一部を構成しない)	-	1 Diskette	
IX-17	PCT-SAFE 電子出願	-		
IX-18	その他	納付する手数料に相当す る特許印紙を貼付した書 面		
IX-18	その他	フレキシブルディスクの 記録形式等の情報を記載 した書面		
IX-18	その他	陳述書		
IX-19	要約費とともに提示する図の番号			
IX-20	国際出願の使用言語名	日本語		
	<u> </u>			

			原本(山解用)		
X-1	出願人、代理人又は代表者の記名押印				
X-1-1 X-1-2	氏名(姓名) 署名者の氏名	青木	篤	是治理	·
X-1-3	権限				
X-2-1 X-2-2 X-2-3	出願人、代理人又は代表者の配名押印 氏名(姓名) 署名者の氏名 権限	石田	敬	DIO守 心理 心鲜古	
X-3	出願人、代理人又は代表者の記名押印				
X-3-1 X-3-2 X-3-3	氏名(姓名) 署名者の氏名 権限	古賀	哲次	受	
X-4-1 X-4-2 X-4-3	出願人、代理人又は代表者の記名押印 氏名(姓名) 署名者の氏名 権限	渡辺	陽一	心 心 心 心 に 悪 古	
X-5	出願人、代理人又は代表者の記名押印		피# 나	定 所 到 以 則	
X-5-1 X-5-2 X-5-3	氏名(姓名) 署名者の氏名 権限	ММ	雅也	[三龍立]	
	-	Ž	理官庁記入	砌	
10-1	国際出願として提出された書類 の実際の受理の日				
10-2	図面				
10 0 1	1111 コート	ı			-

10-1	国際出願として提出された書類 の実際の受理の日	
10-2	図面	
10-2-1	受理された	
10-2-2	不足図面がある	
10-3	国際出願として提出された費類 を補完する事類又は図面であっ てその後期間内に提出されたも のの実際の受理の日(訂正日)	
10-4	特許協力条約第11条(2)に基づ <必要な補完の期間内の受理の日	
10-5	出願人により特定された国際調査機関	ISA/JP
10-6	調査手数料未払いにつき、国際 調査機関に調査用写しを送付していない	

P871-PCT

特許協力条約に基づく国際出願願書

9/9

原本(出願用)

国際事務局記入棡

11-1	記録原本の受理の日	
11-1	記録が不少又生の日	

.

1